

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-035

拓荆科技股份有限公司

2025 年第二季度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年4月1日至2025年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二季度实现营业收入 121,000 万元至 126,000 万元，同比增长 52%至 58%。

2、经财务部门初步测算，预计公司2025年第二季度实现归属于母公司所有者的净利润23,800万元至24,700万元，同比增长101%至108%。

3、经财务部门初步测算，预计公司2025第二季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润21,500万元至22,400万元，同比增长235%至 249%。

4、经财务部门初步测算，预计公司2025年第二季度经营活动产生的现金流量净额为148,000万元至158,000万元。

二、上年同期业绩情况

（一）公司2024年第二季度实现营业收入79,510.10万元。

（二）公司2024年第二季度实现归属于母公司所有者的净利润11,862.23万元。

（三）公司2024年第二季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润6,416.67万元。

（四）公司2024年第二季度实现经营活动产生的现金流量净额-17,846.17万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）公司预计2025年第二季度营业收入较上年同期有较大增长，主要原因如下：

公司积极把握半导体设备国产替代的战略机遇，依托薄膜沉积设备（PECVD/ALD/SACVD/HDPCVD/Flowable CVD）和三维集成领域的先进键合设备及配套量检测设备的技术领先优势，产品成熟度及性能优势获得客户广泛认可，市场渗透率进一步提升，收入持续高速增长。

随着公司产品矩阵的持续完善和市场渗透率的提升，公司先进制程的验证机台已顺利通过客户认证，逐步进入规模化量产阶段。基于新型设备平台（PF-300T Plus和PF-300M）和新型反应腔（pX和Supra-D）的PECVD Stack（ONO 叠层）、ACHM及PECVD Bianca等先进工艺设备，陆续通过客户验收，量产规模不断增加；ALD设备持续扩大量产规模，业务增长强劲，2025年第二季度销售收入超过2024年度收入规模。

（二）公司预计2025年第二季度归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润同比及环比均大幅增长，主要原因如下：

1、公司新产品验证机台完成技术导入并实现量产突破和持续优化，2025年第二季度毛利率环比大幅改善，呈现稳步回升态势。

2、期间费用率同比下降，规模效应进一步释放利润空间。

3、营业收入实现大幅度增长。

（三）公司预计2025年第二季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要由于2025年第二季度公司预收货款及销售回款较上年同期均大幅增长。

四、风险提示

本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司尚未发现影响本次业绩

预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年7月18日